19日本国特許庁

公開特許公報

⑩特許出願公開

昭54-22596

© Int. Cl.² H 01 B 5/16 C 09 D 5/24 // B 23 K 1/20 識別記号

❸日本分類62 A 124(3) C 612 B 23

庁内整理番号 6730-5E 7167-4J 7516-4E ❸公開 昭和54年(1979)2月20日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

69導電性ペースト

②1特 願 昭52-87928

②出 願 昭52(1977)7月21日

⑫発 明 者 笠次徹

長岡京市開田西陣町16番地 株

式会社村田製作所内

同 東吉正

長岡京市開田西陣町16番地 株式会社村田製作所内

72発 明 者 狩野東彦

長岡京市開田西陣町16番地 株

式会社村田製作所内

⑪出 願 人 株式会社村田製作所

長岡京市開田西陣町16番地

遊

明 細 魯

1.発明の名称

導電性 ペースト

2.特 許請求の範囲

銀粉 40~87重量%、ガラス質フリツト1~ 10重量%、Al, Mn、Ni、Cu、Zn、Pd、Cd、Sn、Sb、Pt、Pb、Biの各粉末の少なくとも一種0.5~20重量%、有機ワニス10~40重量%からなることを特徴とする導電性ペースト。

ただし、(a) Al、Mn、Ni、Pd、Pb、Biのう ち少なくとも1種

0.5~13重量%

(b) Cu、Ptのうち少なくとも1種 0.5~6重量96

(c) Zn、Cd、Sn、Sbのうち少なくと **も**1種

0.5~10重量%

3.発明の詳細な説明

との発明は耐摩耗性、耐候性にすぐれ、ハンダ 付け性も良好で、大きな接着強度を有する導電性 皮膜を得るための導電性ペーストに関する もので ある。

導電性ペーストの用途として、たとえば自動車 リアフィンドの量止め用熱線ヒータがある。 この 熱線ヒータは従来ガラス基板上に導電性ペースト を所定パターンで塗布し、焼付けて導電性皮膜を 形成し、その上に銅の電解メツキ処理、さらにそ の上へニツケルの電解メツキ処理をすることによ り得られていた。

との場合、所望の抵抗値を得るため、導電性ペーストを希釈などの処理により、その中に含まれている銀の含有率を下げたり、印刷スクリーンのメンシュを変えることであらかじめ抵抗値を調整しておき、これをガラス基板上へスクリーン印刷により塗布したのち、約700℃のガラス強化温度で焼付けして導電性皮膜を形成し、網、ニッケルの電解メツキ膜を付与するときに抵抗値の微調整を行り方法を探つていた。

しかし、電解メツキ処理を行うと製造工程が増 え、抵抗値を 微調整するための制御装置も必要に

特開昭54-22596(2)

なり、またメツキ魔液の公害処理施設の設置や管理が必要になるなど、コストアツプに繋がることから、メツキ処理の不要な、いわゆるノーメツキタイプの導電性皮膜の出現が望まれていた。

この発明は上記したような要求を満足させると とができる 導電性皮膜を得ることを目的としたも ので、

- a) メツキ処理を行わなくても所望の抵抗値が 安定して得られる。
- (e) 表面にニツケルメツキ膜を形成した導電性 皮膜に劣らない耐摩耗性がある。
- 3) 表面にニツケルメツキ膜を形成した導電性 皮膜に劣らない耐候性がある。
- (4) 端子のハンダ付けが容易にできる。
- 5) 端子のハンダ付け後の接着強度が強い。
- (6) 端子のハンダ付け後に基板へ与える歪が小さい。

以上(L)~(B)の特徴を有する導電性ペーストを提供せんとするものである。

上記した特徴を得るためにこの発明の要旨とす

径10µ以下の粉末を用いる。焼付け温度が比較的低い場合には平均粒径2µ以下の方が焼結が速くなる。銀は金属銀のほか酸化銀粉末も良好な導電性皮膜が得られる。ペースト中の銀の含有量は所選の抵抗値を得、ハンダ付け性を維持するために40~87重量46の範囲にあるととが必要である。

ガラス質フリットは導電性皮膜と基板との接着 強度を高か、ハンダ付け性を良好にするためのも のであり、たとえば硼硅酸鉛、硼硅酸ビスマスな どの硼硅酸系ガラス、硼硅亜鉛系ガラス、硼フツ 素酸鉛系 ガラスなどがあり、平均粒度は 5 µ 以下 であるのが望ましく、その軟化温度は 40 0~ 350 ℃のものが望ましい。

第1表は上記したガラス質フリットの組成例を 示したものである。 銀粉 4 0~ 8 7 重量 56、 ガラス質 フリツト 1~ 1 0 重量 56、 Al, Mn、 Ni、 Cu、 2n、 Pd、 Cd、 Sn、 Sb、 Pt、 Pb、 Bi の各粉末の少なくとも一種 0.5~2 0 重量 56、 有機 ワニス 1 0~ 4 0 重量

るところは、

ただし、(a) Al、Mn、Ni、Pd、Pb、Biのう ち少なくとも1種

Shan ちなることを特徴とするものである。

0.5~13重量%

- (b) Cu、Ptの 9 ち少なくとも 1 種 0.5 ~ 6 薫 量 96
- (c) 2n、Cd、Sn、Sbのうち少なくと も1種

0.5~10重量%

175-2

この導電性ペーストにより得られる導電性被膜の抵抗値は、たとえば幅0.3~mm、長さ3.00~mm、焼付け後の膜厚 $1.0~\mu$ において $1.5\sim3.0\Omega$ の範囲である。

またこの導電性ペーストにおいて、銀は所望の 抵抗値、焼付け条件を得るためのもので、平均柱

ガラス質				粟	松	演算名					
7777	Pbo	Pb0 Big0s SiJ2 Bg03	SiJ2	B 203	CdO	(: u 2	A 6203	A6203 L120	0 8 0	PbF2	
: *	75,0		7.0	15.0			1.0	2.0			
"		85.0	9.0	0 %	0.8			1.0			
υ	0.84	43.0	0.9	8.0							
, A			10.0	40.0		45.0		ા.	0.4		5
Ħ	39.0		10.0	30.0	5.0					7	

-396-

第1表中 D のものは選元 学曲 気焼成用 に適した ガラス質 フリットである。

ガラス質フリツトを1~10重量%に限定したのは、1重量%未満では実用に適した最低の接着強度(10 Kg/cm²)が得られず、10重量%を越えると良好なハンダ付け性が得られなくなるからである。

Al、Mn、Ni、Cu、Zn、Pd、Cd、Sn、Sb、Pt、Pb、Bi の各粉末のうち、Al、Mn、Ni、Pd、Pb、Bi は所望の抵抗値を安定して得るためのもので、抵抗調整剤の役割を果たす。以下Al、Mn、Ni、Pd、Pb、Bi を抵抗調整剤として略称する。この抵抗調整剤の少なくとも1種を0.5~13重量%としたのは、0.5重量%未満では添加効果がなく、13重量%を越えると所望の抵抗値、具体的には30Ω以内の抵抗値が得られなくなり、かつ銀の脆弱化が著しくなるからである。抵抗調整剤のうちNi、Pb、Bi は酸化雰囲気中での焼付けに適しており、またAl、Pd は中性(窒素)雰囲気中での焼付に適しており、またAl、Pd は中性(窒素)雰囲気中での焼付に適しており、さらにMnは還元雰

特開照54-22596(3) 囲気中での焼付けに適している。もしA&、Pd、Mn、 を酸化雰囲気中で焼付けしたいならば、これら金 属粉末の表面を酸化されない金属、たとえば鍛な とで被覆処理すればよい。

Cu、Ptは従来ニツケル電解メッキ膜で達成していた耐摩耗性を得るためのもので、耐摩耗性強化剤の役割を果たす。以下 Cu、Pt を耐摩耗性強化剤として略称する。この耐摩耗性強化剤の少なくとも1種を0.5~10重量%としたのは、0.5重量%未満ではその効果がなくなり、10重量%を越えると銀が脆弱になり、導電性被膜の層内剝離が生じるようになるためである。なお、Cuは窒素雰囲気中で焼付けることを要するが、抵抗調整剤について説明したように、酸化されない金属で表面を被獲処理すれば酸化雰囲気中で焼付けするととができる。

Zn、Cd、Sn、Sbは焼付けしたのちのメツキ処理を不要とするもので、導電性ペースト中もつとも重要な部分であり、耐候性強化剤としての役割を果たす。以下 Zn、Cd、Sn、Sbを耐候性強化剤

として略称する。

耐候性強化剤は銀の変色による抵抗値上昇で生じる異常発熱を防止するもので、この耐候性強化剤を用いることにより、従来この現象を防止していたニツケルの電解メツキ処理が不要となる。この耐候性強化剤の少なくとも1種を3.5~10重量%としたのは、0.5重量%未満では耐候性のある導電性皮膜が得られず、10重量%を越えると銀が脆弱になり、その都合が著しくなるからである。

抵抗調整剤、耐摩耗性強化剤および耐候性強化剤の総量を 0.5~20重量%としたのは、0.5 重量%未満では各種成分が有する特性が得られず、20重量%を 越えると導電性皮膜の層内剝離が生じ、良好なハンダ付け性が維持できない ためである。

Al、Pd、Mn あるいはCu について酸化雰囲気中で焼付けするため、その例として金属粉末の表面を銀で被覆する旨説明したが、そのほかの Ni、Zn、Cd、Sn、Sb、Pt、Pb、Bi について退の

表面処理を施こすことによつて次のよりな効果が 現われる。つまり、銀粉 とのなじみが良くなり、 銀の焼結密度を 緻密にし、接着強度が強固になる。

上記した各面形成分は有機ワニスに分散悪濁されてペースト状にされ、塗布、印刷などの手段で基板に付与されたのち焼付けられて導電性皮膜となる。固形成分を有機ワニスと混合してペースト状にする場合、有機ワニスの含有量は付与する方法や有機ワニスの種類に応じて変えることができるが、その範囲は10~40重量%の範囲が望ましい。これは10重量%未満では固形成分の含有率が高すぎてペースト状にするのが難しく、40重量%を越えると導電性皮膜の膜厚が5以下になり、耐摩耗性がなくなつて寿命が短かくなる。

有機ワニスの例としては、エチルセルロース樹脂をテルピネオールやセルソルブに溶解させたものがあるが、これはスクリーン印刷に適したものである。

なお、上記したほか有機白金、有機ロジウム、 有機金、有機銀などの有機黄金属コロイドを 0.5

第 2

~5.0重量% 添加含有させればさらに焼結を促進させることができる。この組成範囲以外、つまり 0.0重量%未満ではその添加効果がなく、5.0重 量%を越えると焼付けられた導電性被膜がもろく なり、屬内剝離を生じさせてしまり。

以下との発明を実施例に従つて説明する。 実施例

銀、ガラス質フリット、抵抗調整剤、耐摩耗性 強化剤、耐候性強化剤、および有機ワニスの各原料を第2表に示す組成比率になるように混合してペーストを作成した。このペーストをガラス基板 に印刷、塗布し、次いで700℃の温度にて3分間焼付けして急冷した。

ガラス質フリットは**第1表に示した組成**のものを用いた。

 	*	組 成 (重量%)							
試番		銀粉	ガラス質 フリツト	抵 抗調整剤	耐摩耗性 強 化 剤	耐候性強化剂			
1	*	37	B = 8	. A ℓ =5	_	Zn=11	39		
2	*	4.2	D = 0.5	Mn=0.2 N i=0.2	C u=7	_	5 0•1		
3		45	. C = 7	Pd=6	_	S n=5	37		
4		59	B = 5	_	Pt=6	Cd=10	20		
5	*	60	E = 5	A \(\ell = 3 \) N 1=3 B 1=9	Cu=5	Sn=5	10		
6		66	D = 2	B i=1	Cu=1.5 Pt=1.5	S b=5	23		
7		72	c = s	N i=1	_	Zn=2 Sb=3	20		
8	*	76.5	A=12		P t=0.2	S b=0.2	11.1		
9		78.5	E=1	_	_	S n=∪•5	20		
10	*	79	C=1	_	_		20		
11		80.5	B = 4	P b=4	_	01=0.5	11		
1.2		86.5	A = 1	-	_	Sn=0.5	12		
13	*	90	A=1.5	Ni=1	·	_	7.5		

上記 したように得られた導電性皮膜の抵抗値、 ハンダ付け性、接着強度、耐摩耗性および耐候性 を測定し、その結果を第3表に示した。

各特性の測定は次の条件により行つた。

抵抗値: 0.3 mm(幅) × 300 mm (長さ)のパ ターンで測定した。

ハンダ付け性: 優」一導電性皮膜にハンダが 100%付着し、ハンダ濡れ性が よい。

> 「良」-導電性皮膜にハンダが 80%付着した。

「可」ー導電性皮膜をスチール ウールで軽く研磨するとハンダ が100%付着する。

「不可」 - ハンダが全く付着しない。

接着強度: 2 mm × 2 mm の面積の 導電性皮膜 に L字型ハンダ引 軟網線をハンダ付 けしたのち引張試験した値。実用的 には 1 Kg / 4 mm 2 以上の接着 強度が 必要である。

耐摩耗性: ガラス基板上に 0.8 mm幅の導電 性皮膜のラインを焼付けし、 Taoer の摩耗試験機 Abraser Model 503 にて摩耗試験を行い、 ラインの摩耗 による導電不良が生じたときの回転 数にて判断した。

「優」-200回転以上

「良」-150~200回転

「可」-100~150回転

「不可」-100回転未満

耐候性: ガラス基板上に 0.8 mm幅の 専電性 皮膜のラインを焼付けし、大気中 3 0 日間放置したのちの粒抗爆散ルを対決した。

「優」-5%未満

「良」一10%未満

「可」-20%未満

「不可」-20%以上

149年入



特開昭54-22596(5)

上記した実施例から明らかなようにこの発明によれば、表面にニッケルメッキ膜を形成しなくても十分に耐摩耗性、耐候性を有し、またハンダ付け性もよく、さらに端子の接着強度も実用上十分な値が得られているなど、すぐれた特性を有するものである。

特許 出願人 株式会社 村田製作所

試料番号		抵抗值 (Ω)	ハンダ 付け性	接着強度 (Kg /4mm ²)	耐摩耗性	耐候性
1 %	*	21.7	可	0.7	不可	優
2 %	×	7.8	優	0.5	不可(剝離)	可
3		26.0	良	3.2	可	優
4	į	10.3	優	4.5	優	優
5 %	*	32.9	不可	_	不可(剝離)	優
6		5.5	摄	5.2	優	爱
7		3.7	優	3.9	良	優
8	*	3.3	不可	· <u></u>	不可	不可
9	Ì	2.1	便	3.0	可	良
10	*	2.0	優	3.9	不可	不可
1		4.2	可	4.4	良	優
12		1.5	優	2.8	可	可
13	*		ペースト	にならず塗れ	乍不可能	

なお、第2表、第3表中※印を付したものはこの発明範囲外のものであり、それ以外はすべてこの発明範囲内のものである。

Composition (Weight %)					_		
				Resistance	Anti-abrasion enhancement	Anti- weatherability enhancement	Organic
Sample #		Ag powder		adjuster	agent	agent	varnish
1	*		B=8	Al=5		Zn=11	39
2	*	42	D=0.5	Mn=0.2/Ni=0.2	Cu=7		50.1
3		45	C=7	Pd=6		Sn=5	37
4		59	B=5		Pt=6	Cd=10	20
5	*	60	E=5	Al=3/Ni=3/Bi=9	Cu=5	Sn=5	10
6		66	D=2	Bi=1	Cu=1.5/Pt=1.5	Sb=5	23
7		72	C=2	Ni=1		Zn=2/Sb=3	20
8	*	76.5	A=12		Pt=0.2	Sb=0.2	11.1
9		78.5	E=1			Sn=0.5	20
10	*	79	C=1				20
11		80.5	B=4	Pb=4		Cd=0.5	11
12		86.5	A=12			Sn=0.5	12
13	*	90	A=1.5	Ni=1			7.5